SEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-255319

(43)Date of publication of application: 25.09.1998

=

G11B 7/135 G03F 7/20

(21)Application number: 09-076450

(22)Date of filing:

09-076450 12.03.1997

(71)Applicant: (72)Inventor:

HITACHI MAXELL LTD

SUENAGA MASASHI

SUGIYAMA TOSHINORI

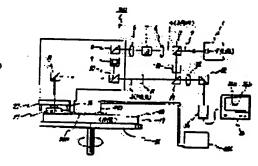
(54) MASTER DISK EXPOSURE DEVICE AND METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

(51)Int.CI.

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a master disk exposure device capable of exposing a minute pit and a narrow groove with high precision and provided with a developing function.

SOLUTION: In this master disk exposure device 100, a master disk 19 coated with a photoresist film 20 is irradiated convergently with laser beams to form a desired pattern. A nozzle 210 fills water between a condensing lens 17 and the master disk 19 during the exposure. The condensing lens 17 increases in NA and functions as an immersion objective. With the nozzle arranged in piping for a water tank and a developer tank, and with a valve installed that changes a feeding liquid to water or developer, the master disk aligner can also be used as a developing device.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開書号

特開平10-255319

(43)公韓日 平成10年(1996) 9月25日

(51) int.Q."		氣則記号	PI		
G11B			G11B	7/135	7
G03F	7/20	505	G03F 7/20	505	

容売請求 未請求 詞求項の数9 FD (全 9 頁)

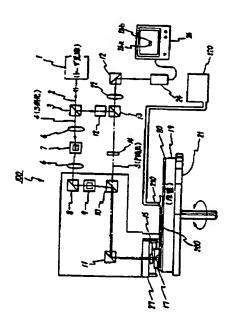
(21)出華書号	特顧平9-76450	(71)出版人 000005810
(22) 出版日	平成9年(1997) 3月12日	日立マクセル株式会社 大阪府資本市丑賞1丁目1番88号
		(72)兒明者 宋永 正志
		大阪府支木市丑寅一丁酉 1 書88号 日立マ
		クセル株式会社内
		(72)発明者 杉山 泰紀
		大阪府政木市丑貨一丁目 1 書88号 日立マ クセル株式会社内
		(74)代理人 弁理士 川北 客十郎 (外1名)
		·

(54) 【発明の名件】 原金電光差管及び方法

(57)【長約】

【課題】 険小ビット及び幅狭湯を高温度で露光することができ、しかも現像機能をも同時に備えた原盤変光接 最を提供する。

【解決手段】 原盤高光袋割100はフォトレジスト級20を塗布した原盤19にレーザ光を編光して照射して所望のパターンに感光する。ノズル210は露光中に集光レンズ17と原盤19との間に水を充満させる。集光レンズ17のNAが増大し、液浸レンズとして保能する。数ノズルを水タンク及び現像液タンクに配管し、供給液体を水または現像液に切り換えるバルブを備えることにより、原盤異光袋屋を現像袋屋としても機能させることもできる。



(2)

特闘平10-255319

【特許請求の毎囲】

【請求項 1 】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造 用原盤にレーザ光を集光して解射することによりフォト レジストを所望のパターンに感光する原盤露光疾費にお いて

上記レーサ光を上記原盤表面に集光するための光学素子と.

上記光学素子と上記原盤表面との間の光路に液体を介在 させるための手段とを備えることを特徴とする原盤露光 装置。

【請求項2】 上記光学系子が液視レンズとして機能することを特徴とする請求項1記載の原盤蓋光接置。

【語末項3】 上記液体を介在させるための手段が、原盤上に液体を吐出するためのノズルと、 就ノズルに液体を供給するための液体供給装置とから構成されていることを特徴とする語求項1または2に記載の原盤器光鉄度。

【請求項4】 さらに、現像液を原盤上に供給するための手段を有することを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の原盤電光装置。

【請求項5】 上記項像波を原盤上に供給するための手段が、上記原盤上に上記液体または現像液を吐出するためのノズルと、膝ノズルに上記液体または現像液を供給するための供給袋壁と、膝ノズルへの上記液体または現像液の供給を切り換えるための切り換え袋屋とから構成されていることを特徴とする請求項4に記載の原盤置光袋屋。

【請求項6】 さらに、露光及び現像された原盛を検査 するための検査銃量を備えることを特徴とする請求項5 に記載の原金数光袋費。

【請求項7】 上記検査装置が、原盤電光装置の上記光学素子を含む光へッドであることを特徴とする請求項6 に記載の原盤電光装置。

【結水項8】 上記液体が水であることを特徴とする結 水項1~7のいずれか一項記載の原営電光接景

【請求項9】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造 用原雪にレーザ光を集光して照射することによりフォト レジストを所望のパターンに感光する原盤露光方法にお いて

上記レーザ光を集光するための光学系子と原盤との間に 40 液体を介在させながら原盤露光を行うことを特徴とする 原盤露光方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【楽明の属する技術分野】本発明は、光ディスク等の記録媒体用基板の原盤を製造するための原盤電光袋響に関し、より詳細にはフォトレジストを塗布した原盤を電光する際の電光解像力を向上することができる原盤電光袋 屋及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】コンパクトディスクや光磁気ディスクの **基板は、プリフォーマット信号に対応するグループやプ** リエンポスピットのパターンを原盤上に露光及び現象に より形成した後、得られた原盤を按疑してスタンパを作 製し、スタンパを装着した射出成型器でプラスチック材 科等を射出成型することによって製造される。 原盤にグ ループやプリエンボスピットのパターンを形成するため に原盤電光袋置が用いられている。原盤電光袋置は、運 常、フォトレジストが途布されたガラス原盤を回転しな 10 がら、原盤面に照射するレーサ光をプリフォーマットは 号に応じてオンオフすることによって所定のパターンで フォトレジストを抵光する。感光した原差は、原盤露光 装置から取り外された後、現像装置のターンテーブルに 袋着され、回転している原盤表面に上方からアルカリ液 を供給することにより現像が行われる。現像が終わる と、原盤に形成された湯やピットの寸法が遺切がどうか を光ヘッドを備えた検査装置により検査される。 こうし てスタンパ形成用の原盤が作製されている。

【0003】上述の原盤電光鉄量として、例えば、テレビジョン学会誌 Wol 37, No.6、475-490頁(1983年)には、レーザ光波長ネ=457、98 n m、レンズ間口数 NA=0、93の光へァドを用いて、原盤上にスポットサイズ約0、5 μ mにレーザ光を絞り込むことができる VHD/AHD方式ビデオディスクのレーザカッティングマシンが開示されている。このカッティングマシンを用いると最小0、25 μ mのエンボスピットを形成することができることが報告されている。また、このカッティングマシンはレーサスポットを原盤に追錠させるためにHe-Neレーザを補助ビームとしたフィーカシングサーボ系を用いている。

[0004]特別平6-187668号公報は、挟トラックピッチ化、高密度記録しても隣接トラックからのクロストークを軽減することができる光ディスク原盤の製造方法を開示しており、原盤電光において上記文献とはは同様の構成のレーザカッティングマシンを使用している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】近年のマルチメディア 化による情報量の地大に体い、光ディスク等の情報起録 域体の高密度化、大容量化が要望されている。この要望 に応えるために、原盤電光装置においても光ディスク等 に記録するエンボスピットやグループのパターンをより 微小化して電光する必要がある。かかる微小パターンを 電光するには、レーザ光を原盤に業光するレンズの間口 数(NA)を増大すること、レーザ光の液長を短波長化 することが考えられる。しかしながら、レンズのNA及 びレーザ波長の短波長化には限界があり、電光分解能を 大幅に向上することは容易ではない。

【0006】また、前記のように露光及び現象工程は、 50 それぞれ、原盤露光袋屋及び現象袋置を用いて別々に行 われていたため、袋屋コストがかかるとともに、袋屋敷 尼スペースも必要であり、さらにスタンパを製造するま での工程を煩雑化していた。

【0007】本発明の目的は、情報ビットの強小化及び 狭トラックピッチ化に対応した狭滞化を実現することが できる原盤露光鉄配を提供することにある。

【0008】また、本発明の別の目的は、森光機能のみ ならず現象観館をも備え且つ電光解像力が向上した原盤 霜光袋屋を提供することにある。

減小化及び狭トラックピッチ化に対応した狭海化を実理 することができる原盤電光方法を提供することにある。 【課題を解決するための手段】本発明の第1の影響に登 えば、フォトレジストを発布した記録媒体製造用原盤に レーザ光を集光して照射することによりフォトレジスト を所望のパターンに感光する原盤電光装置において、上 記レーザ光を上記原盤表面に集光するための光学素子 と、上記光学素子と上記原型表面との間の光路に液体を 介在させるための手段とを備えることを特徴とする原金 露光鉄屋が提供される。

【10010】本発明の原盤電光装置の原理を図6を用い て説明する。図6は、本発明の原盤四光弦量の光ヘッド により露光されている原盤 19近傍の鉱大概念図であ る。原盤霧光袋置のレーザ光線(図示しない) から照射 されたレーザ光4はリレーレンズ15を介して異光レン ズ17により原型上に途布されたフォトレジスト第20 の表面に集光される。本発明の原盤電光装置は、図6に 示したように液体200を原盤表面上に供給するノズル 210を備えており、露光動作中には、このノズル21 ト瞬20と集光レンズ17との間肢は充満される。ここ で、果光レンズ 1 7 により設別しうる 2 点間の最小距離 rは一般に下記式(1)により表される。

[0011]

【数1】

 $r = \lambda / NA = \lambda / (n \cdot s \cdot n \cdot q) \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 式中、入は集光レンズ17に入射するレーザ光4の波 長、NAは集光レンズ 17の間口数。nは集光レンズ 1 7の物点側(原盤側)媒質の屈折率。αは集光レンズ] 7から解射される光束の最大関きの半分すなわち関口半 40 角をそれぞれ示す。集光レンズ17により識別しうる2 点階の最小距離「が小さいほど、原盤מ光装置の電光線 体力が高いといえる。 レーザ光の波長λを一定とした場 台、1を小さくするには上式(1)からNAを大きくす ればよいことがわかる。NAは式(1)のようにNA= n・s i n αで定義されるので、NA を始大するには歴 折率 n と聞口半角 a を大きくすればよい。 本発明では原 盤の表面20と集光レンズ17との間に液体200 (n >1) が充満されているので、空気(n=1) が原盤表 面と策光レンス間に介在する場合、すなわち、従来の原 50 される。

重賞光装屋の葉光レンズよりもNAを増大することがで きる。接属すれば、本発明の原盤電光装配では、最光レ ンズ17を液度レンズとして概能させることができる。 液体200は、NAを大きくするために、圧折率の大き な液体が好ましいが、レンズ17の収差の防止する観点 から原盤の表面20と集光レンズ17との間隔を説調整 する場合には、最光レンズ17の屈折率に近い屈折率を 有する液体、何えば、セダー抽を用いるのが好ましい。 しかしながら、液体200は、原盤のフォトレジスト腺 【0009】本発明のさらに別の目的は、情報ビットの(10)20と接触することになるので、フォトレジストを貸食 させず且つ後処理が容易であるという観点から水が好遊 である。

> 【0012】本発明の原葉電光弦配は、さらに、現像液 を原盤上に供給するための手段を有することができる。 原盛霞光葵屋に現像液供給手段を装着することにより糞 光後のプロセスに使用されていた現像袋豊が不要とな り、露光・現像プロセスを躊躇化することが可能にな ъ.

【0013】上記現像液を原盤上に供給するための手段 は、上記光学系子と原盤との間に介在させる液体虫だは 現像液を原盤上に吐出するためのノズルと、盆ノズルに 上記液体または現像液を供給するための供給装置と、上 記ノズルへの上記液体または現象液の供給を切り換える ための切り換え袋屋とから構成することができる。本発 明の原金露光鉄匠の具体例では、集光レンズと原盤との 間に液体を介在させるために原金上に液体を吐出するた めのノズルとノズルに液体を供給するための供給袋屋を 用いているので、供給液を現像液と露光用の液体とで切 り換えることができる切り換え袋屋。例えば、電巡弁を ①から供給された液体200により原盤のフォトレジス 30 装着すれば、かかるノズル及び液体供給装置を現象液構 給用としても用いることができ、一層簡単な構造で現象 機能を原盤露光袋屋に組み込むことができる。

【00】4】本発明の原盤両光装置は、さらに、電光及 び現像された原盤のピットや湯の幅や深さ等を検査する ための検査装置を備えることができる。これにより、原 **室四光装屋により露光・現像・検査が一つの装置で可能** となり、設備コストの削減及びスタンパ製造までのプロ セスを舒略化することができる。従来の検査装置は光へ ッドを備え、光ヘッドからの検査光を走査して現象電光 されたピットや清幅を検査していたので、原盤電光装置 の暴光レンズを含む光ヘッドを検査用の光ヘッドとして 使用することが可能となり、装置の簡略化及び小型化が 可能となる。

【0015】本発明の第2のន様に従えば、フォトレジ ストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を葉光し て照射することによりフォトレジストを所望のパターン に思光する原盛露光方法において、上記レーサ光を集光 するための光学素子と原盤との間に液体を介在させなが ら原盤電光を行うことを特徴とする原盤電光方法が提供

特別平10-255319

【0016】本発明の原型裁光方法に従えば、レーザ光 を拡光するための光学景子と原璧との間に液体を介在さ せながら原盤露光を行うために、光学素子を液浸レンズ として級蛇させて光へっドの森光解集力を向上させるこ とができる。また、高光中に原盤上に付着した巨等を液 体を淀動させることにより除去することができる。 [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の固体イマージョン レンズを用いた原盤電光装置の実施の形態及び実施例を 図面をお照しながら説明する。

【0018】 (第1実施例) 本発明に従う原盤電光装置 の第1実施例を図1により説明する。図1は、原盤盒光 装置 1()()の情成無略を示す。原盤電光装置 100は、 主に、盆光用のレーサ光を出射するレーザ光線1、原盤 19への照射タイミング及び照射位置をそれぞれ調整す る音響光学 (AO) 変調器 7及び音響光学 (AO) 偏向 器9、露光用光ヘッド27、原盤19を回転するターン テーブル21、原盤19上に水を吐出するノズル210 及び水/現像液供給装置220、照射されたスポットを 光路を調整するためのビームスプリッター3、ミラー1 1. ハーフミラー13、レンズ6等の差々の光学素子か ら様成されている。

【0019】レーザ光源」から出射されたレーザ光束2 はビームスプリッタ3により第1の先束4と第2の光束 5に分けられる。第1の光束4は、一対のレンズ6で狭 まれたAO変調器?に入射して、記録すべき位号のタイ ミングに応じたパルス光に変調される。AO変異器7で 変調されたパルス光はミラー8で反射された後、AO係 向器9に入射して原盤19の新定の半径方向位置を照射 30 するように偏向される。次いで、偏向された光は、偏光 ミラー10及びミラー11を経て光ヘッド27に入射す る。光ペッド27には後述するリレーレンズ15及び集 光レンズ 17が鉄岩されており、それらのレンズにより レーザ光は原型19の表面の所定位置に集光される。原 盤 19上には予め入射光に対して思光性のフォトレジス ト20が途布されている。一方、第2の光束5はEO変 調器12に入射する。AO変調器7の代わりにEO変調 器12により照射タイミング及び電光量を変調してもよ い。EO変調器12を通過した光はハーフミラー13で 40 反射され、入/2位相板14を透過した後、備光ミラー 10、ミラー11を経て光へっド27に到途する。

【0020】ノズル210はターンテーブル21の上方 で且つ原盤19の中心近傍に配置されており、原盤19 に向かって水200を吐出する。ターンテーブル21に より原盤19が回転されるとその途心力で水200は原 盤19の外周に広がり、原盤のフォトレジスト瞬20を 覆う水喰を形成する。原盤19の外周に向かって流動し た水2()()は最光レンズ] 7と原盤のフォトレジスト表 面20との間を完満するため、集光レンズ17は波視レ 50 イル34g、永久磁石35b、ヨーク36c.36dは

ンズとして叙述する。

(4)

【0021】光ヘッド27から原盤19上のフォトレジ スト購20に照射された光は、前記式(1)及び液接レ ンズの原理により芝気中の理論的な最小スポット任より も小さなスポットを形成してフォトレジスト放20を感 光させる。このため、従来の原盤電光袋園よりも買光解 像力が向上し、一層機構なピット及び案内論のバターン を高福度で露光することができる。 光ヘッド27の構造 の評価については後述する。

【0022】原盤19のフォトレジスト賦20の表面か **ら反射された光は、集光レンズ17及びリレーレンズ1** 5を透過して平行光となり、ミラー11、備光ミラー1 0、ハーフミラー13を経てレンズ22により損俸管2 4上に焦光される。 経営者24のディスプレイ26に表 示されたスポット係26a.26bを観察することによ り、栞光レンズ17によって形成されるスポット形状を 確認することができる。

【0023】レーザ光瀬1、AO変調器7、EO変調器 12. ターンテーブル21等の動作は、図示しない料御 観測するための撮像管24及びディスプレイ26並びに 20 却(図3及び図4参照)により一括して管理される。制 御部にはプリフォーマット信号が入力され、それに応じ TAO変調器7等の発光周期等が調整される。

【0024】次に、原盤露光装置100の光へッド27 の構造の詳細を図2及び図3を用いて説明する。図2 は、 呆光レンズ 17を弾性部材 18を介して支持する光 ヘッド27を下方から見た斜視図を示し、図3は光ヘッ ド27の拡大断面図を示す。なお、図3には、光ヘッド 27の構造を分かり易くするために、ノズル210から 吐出された水200の図示は省略してある。

【0025】図2に示すように光ヘッド27は、泉光レ ンズ 1 7 と、葉光レンズ 1 7 を保持する集光レンズホル ダ」6aと、光ヘッドペース部28とを備え、集光レン ズホルダ16aはベース部28の底面に固着された4本 の支持部材29及びそれに接続された弾性部材18a、 例えば板パネにより支持されている。この支持構造によ り、栞光レンズホルダ16aは、原磐平面と平行な方向 (図中X, Y方向) に拘束され、集光レンズ 17の光軸 方向(図中2方向)に可動である。

【0026】図3に示すように、集光レンズホルダ16 aはその上部にビエゾ素子33を介してリレーレンズ1 5を支持するリレーレンズホルダ32を備える。ここ で、ビエゾ第子33は塩光レンズ17に対するリレーレ ンズ15の光軸方向位置を変更してリレーレンズ15の 焦点位置を後調整する。

【0027】リレーレンズホルダ32は弾性部村186 を介してペース部28の支持部材29と連結されてい る。リレーレンズホルダ32上には、ポイスコイル型ア クチュエータ 14()を構成するボビン34eが固若され ており、アクチュエータ14()の他の特成要素であるコ

ベース部28に鉄着されている。これにより、アクチュ エータ14()が駆動すると、集光レンズ17及びリレー レンズ 1 5 がペース部2 8 に対して光軸方向(図画上下 方向) にお動することになる。アクチュエータ140の 駆動は、組依信24のディスプレイ26によるスポット 像26a, 26bの観察結果に基づいて制御部88を通 じて行われる。これにより、集光レンズ17の協面と原 盤19表面との間隔が遺正な値に調整される。 暴光レン ズ17の建面と原盤19表面との関隔は、集光レンズ1 7の焦点距離に応じて、一般に、数μω~数十μωに調 10 整される。

【0028】 棄光レンズ】7は球の一部を切断して形成 された半球型レンズである。レンズ 17の切断面。すな わち、レンズ17の出射面17aは、水中に含まれる気 泡を出射面表面に停めないようにするために凸型の曲面 に加工するのが好ましい。レンズの形状及びレンズの切 斯面の位置は、特に限定されないが、 最光レンズ 17が 無収量レンズとなるように加工することもできる。無光 レンズ] 7の材料は、特に限定されないが、C. S. C. Si, N. . ZrO. . Ta, O. . ZnS. Ti O。」または高屈折率ガラス及び一般の光学ガラスや水 品等を使用することができる。

【0029】次に、図4を用いて、図1に示した水/環 像液供給袋屋220の構造の詳細を設明する。水/現像 液供給鉄畳220は、主に、アルカリ液である現像液及 び水をそれぞれ貯蔵するタンク82、84と、それらの タンク内部を加圧する空素ポンプ92と、タンク82, 84からノズル210に水/現像液を供給する配管8 ()、8()a,8()b及び制御部88等から構成されてい 縫され、その途中から現像波タンク82に接続する配管 80 a と水タンク84 に技能する配管80 b に分岐す る。配管80a及び80bにはそれぞれ電磁パルブ86 a及び86bが鉄岩されており、その開閉は制剤部88 により制御される。配管80の途中には流量コントロー ルバルブ9()が統者され、ノズル2 1 0から吐出される 液体の流量が制御部88を通じて制御される。現像液タ ンク82と水タンク84にはそれぞれ窒素ポンプ92か **ら富圧空景が供給され、タンク内部が加圧されることに** よってそれらのタンク82、84から現像液及び水が配 40 世80a, 80bに液出される。 空気ポンプ 92もまた 制砂部88により制御されている。なお、制御部88 は、図1に示した原盤電光装置の電光動作を一括して管 理している制御部と共通している。

【0030】図4に示したような現象遊/水供給袋屋2 20の動作を以下に説明する。原盤電光装置において電 光が行われる際、制御部88は水タンク84側の電磁バ ルプ86万を開放して水タンク84内の水を配合80に 供給する。制御部88はまた流量コントロールバルブ9

遺世の水をノズル21()から吐出させる。これにより、 電光中は、集光レンズ 17 と原盤表面のフォトレジスト 20との間段が水で充満され、集光レンズ17が液浸レ ンズとして扱能する。また、電光前または電光中にフォ トレジスト腺20上に付着した鹿等がノズルからの水に より達し出されるために、反等の付着物による電光精度 の低下を防止することもできる。なお、ノズル210か ら吐出される水量は、集光レンズ17と原盤表面のフォ トレジスト20との間触が常に水で充満される気が必要 であるが、原盤上での水の流動により気光レンズ 17と 原盤表面のフォトレジスト20との間の維持された間隔 を変動させないようにするのが望ましい。原盤上での水 の流れを安定させるためにノズル210の吐出方向を水 平方内にしてもよい。また、集光レンズホルダ16aに よる水の抵抗を減らすために集光レンズホルダ16aの 底面の絡部が曲面を形成するようにしてもよい。

【0031】原盤20の露光が終了すると、刺遊部88 は電磁パルプ86日を閉鎖するとともに、現像液タンク 82側の電磁バルブ86aを開放することによってノズ 20・ル210から吐出される液を水から現像液に切り換え る。注意コントロールバルブ90は制御部88の制御下 で現象液の液量を調整し、適切な液速の現象液をノズル 210から吐出させる。こうして、感光した原盤20の 現象動作が行われる。

【0032】図4に示した鉄匠220では、現像液と水 とを電磁パルプ86a.bを切り換えることによって同 一ノズル210により供給することができため、 冪光終 了後、感光した原盤を移動することなくその場合で現象 することができる。

る。水/現依波を吐出するノズル210は配管80に様 30 【0033】さらに、図1に示した光へっF27.縁像 世24及びディスプレイ26は、電光・現像が終了した 役に原盤上に形成されたピット及び溝の幅や注き等を検 査するための検査装置として用いることも可能である。 このように原盤露光弦畳を構成することにより、従来の 原盤電光装置を、電光・現像・検査が可能な一体型装置 とすることができる。

> 【0034】〔第2実施例〕本発明に従う原盤露光鉄屋 の第2実施例を図5を用いて説明する。図5は、図3に 示した原盤異光鉄屋の光へっド27の変形例を示す断菌 図である。図5に示した光ヘッド部は、集光レンズ17 を支持する集光レンズホルダ16カの構造が図3に示し た集光レンズホルダ16aと異なる以外は、実施例1の 原型電光装置100の光ヘッド部と同様の構造を有す る。それゆえ、実施例】の原盤高光統置】()()と共通す る部対及び構造については同一の存号を付してその説明 を省略する。また、図5には、集光レンズホルダ16ヵ の常造を分かり易くするために、ノズル2 1 ()から吐出 された水の図示を省略してある。

【0035】泉光レンズホルダ16bは、その中央に集 ()を制御して、配管8()中を流れる水の設置を調節し、 SO 光レンズ17を支持し、ホルダ底部は外側に向かうに従

って原盤19との間隔が広くなるような錐面を形成して いる。集光レンズホルダ16カの内部には、外部から集 光レンズ17に通じる空間 (光路) 161, 16gが集 光レンズ17の光軸を挟んで対称に形成されおり、一方 の光路161の随口部(光入射口)には光ファイバ40 が装着され、他方の光路16gの間口部(光出射口)に は、スリット418及び検出部41Dを備えたレンズ位 宣侠出春41が終着されている。レンズ位置検出巻41 の禁出部41Dは前述のボイスコイルモータ140を制 御する糾御部88に接続されている。すなわち、実施例 10 1の原盤電光装置では、ボイスコイルモータ140の針 御はディスプレイ26による観察結果に基づいて行って いたが、この実施例ではレンズ位置狭出器41からの検 出信号に基づいて行う。

【0036】光ファイバ4 0から射出された光は空洞 (光路) 16 「を通って築光レンズ」 7に入射した後、 原盤19により反射されて再び集光レンズ17及び空雨 (光路)168を通ってレンズ位置狭出器41に入射す る。レンズ位置鉄出器41は、検出部418と416に 分割されており、集光レンズ17の協面17cと原盤表 20 面20との間隔が予め定めた適正値のとき、原盤からの 反射光の中心がレンズ位置検出器41の検出部41aと 4 1 bの中間に配置するように設計されている。 すなわ ち、このとき鉄出部41aと41hの前記反射光の光量 が等しくなる。それゆえ、電光中、すなわち、ノズル2 10から水が吐出されて原盛表面のフォトレジスト20 上を水が流動しているときに、集光レンズ17の塩面1 7cと原盤のフォトレジスト20との間隔が適正な間隔 になければ、狭出部41aと41ヵから出てくる反射光 てポイスコイル型アクチュエータ140を駆動し気光レ ンズ17と原盤19との間隔が適正な値に終正されるよ うにする。また、水などの液体を集光レンズ17とフォ トレジスト表面20との間に充満させた場合、フォトレ ジストと前記液体との屈折率が近似していれば、光ファ イバー4 ()から出た光がフォトレジスト表面20で反射 される弦度が小さくなり位置光検出部で検出される光量 が終り、サーボが不安定になることがある。このような 場合には、フォトレジストと原盤の間にアルミ等の反射 **段を形成して反射光章を増すこともできる。**

【0037】図5に示した原盤電光装置は、レンズ位置 検出器41を構えるので最光レンズ17と原盤との間隔 が常に逃正な嫌になるように制御部88を通じて自動的 に閲覧される。従って、電光中に原盤表面に供給された 水の流量の変動等により集光レンズホルダ16bの上下 方向の揺れが生じた場合でも、揺れを訴めて無光レンズ 17と原盤との間隔を適正な値に収束することができ る.

【0038】以上、本発明を実統例により設明してきた

種々の変形及び改良を含むことができる。上記例では、 原盤中央近傍に水/現像遊が吐出されるようにノズルを 配置したが、ノズルの位置は原盤の回転によって原盤と 集光レンズとの間壁に水を充満させることができる限り 任意の位置に配置することができる。例えば、原意の半 径方向において氣光レンズと間一位置であり且つ原盤の 回転方向前方にノズルを配置することができる。またノ ズルからの液体の吐出方向はノズルの向きを変更するこ とによって任意の方向に関盟することができる。

10

【0039】上記実施例ではノズルを用いて水を原盤上 に吐出させる策略としたが、原盤外周に沿って撃面を設 けることによって原盤を底部とする容器を形成し、容器 内に一定量の水を含えることによって原盤と集光レンズ との間段に水を充満させることもできる。このようにす れば、ノズルから吐出する水の量を低減し、あるいは、 露光前にのみノズルから水を容器内に充満させ、水の後 動による条光レンズホルダの抵れを抑制することができ る。また、ノズル目体を省略して、上記のような容器機 造だけを採用してもよい。すなわち、原盤と集光レンズ との間弦に水を介在させることができる方法であれば、 任意の方法を用いることができる。

【0040】また、上記原営電光接置は、光ヘッド部を 現象処理時に原盤から返還させることができるような返 道模様あるいは光へっ下部に現像液が付着することを防 止するための光ヘッドカバーを設けることができる。か かる追迎級様または光へっドカバーを設けることによっ て光へっド部をアルカリ液である現像液から保護し、レ ンズ及びレンズホルダの真食を防止することができる。 【0041】本発明の原盤算光装置は、コンパクトディ 検出出力のバランスがくずれ、制御部ではこれに定答し 30 スク、CD-ROM、デジタルビデオディスク等の再生 専用の光記録媒体、CD-Rのような通記型記録媒体、 光理気ディスクのような密換え型光記録媒体のみならず ハードディスク等に使用されるエンポスピットタイプの 逆気記録媒体を製造するために使用することができる。 [0042]

> 【発明の効果】本発明の原型電光装置は、集光レンズと 原盤との間に液体を介在させることによって焦光レンズ は波浪レンズとして機能することができるため、電光解 像力を一層向上することができ、それによって極めて微 小なピット、何えば、()、2μm以下のピットが形成さ れる高密度記録媒体用の原盤を製造することも可能にな る.

【0043】また、本発明の原盤電光装置は、現像液構 給手段を有するため電光後のプロセスに従来使用されて いた現像袋屋が不要となり、糞光・現像プロセスを踏撃 化することが可能になる。特に、現像液供給手段を、上 記光学素子と原盤との間に介在させる液体または現象液 を原型上に吐出するためのノズルと数ノズルに数法体虫 たは現像液を供給するための供給装置と上記ノズルへの が、本発明は特許請求の毎回に記載した範囲で実施例の 50 該液体または現像液の供給を切り換えるための切り換え

٠:

特別平10-255319 12

11

接置とから構成することにより、ノズルから現象液と露 光用の液体とを切り換えて吐出することができるため、 一層簡単な構造で現像板能を原盤露光袋屋に組み込むこ とができる。

【0044】本発明の原型賞光装置は、さらに、賞光及び現像された原盤のピットや海の幅や深さ等を検査するための検査装置を備えることにより、原盤賞光鉄度により電光・現像・装査が一つの装置で可能となり、設備コストの何減及びスタンパ製造までのプロセスの匹略化を実現することができる。

[0045] 本発明の原盤露光方法に従えば、レーザ光を最光するための光学業子と原盤との間に液体を介在させながら原盤露光を行うために、光学素子を液費レンズとして複雑させることができるとともに露光中に原盤上に付着した塵等を液動除去することができる。このため光ヘッドの露光解像力及び露光精度を向上させることが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 】】 本発明に従う原盤電光接電の全体構成を説明する概念図である。

【図2】図1に示した本発明に従う原益電光装置の光へっドの第1実施例を下方から見た料視図である。

【図3】図1に示した本発明に従う原盤露光装置の光へっドの第1実知例を示す断面図である。

【図4】本発明の第1実施例及び第2実施例に従う原盤本

* 電光装置のノズル及び水/列象液供給装置の構造を説明 する概念図である。

【図5】本発明の第2の実施例に従う原盤電光模型の光 ヘッドの断回図である。

【図6】 本発明の原盤電光鉄量の集光レンズが液浸レンズとして機能することを説明する図である。

【符号の説明】

3 ビームスプリッタ

7 AO文詞音

10 9 AO保向器

(7)

16a. b 祭光レンズホルダ

17 集光レンズ

18 弹性部村

20 フォトレジスト

27 光ヘッド

28 光ヘッドベース部

29 支持部村

82 現像液タンク

84 水タンク

20 92 空素ポンプ

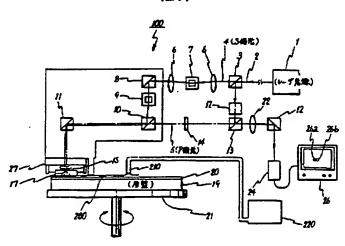
100 原金雲光裝置

130 ボイスコイル型アクチュエータ

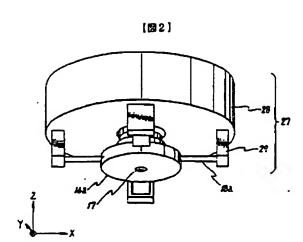
200 水

210 水/現像液吐出ノズル

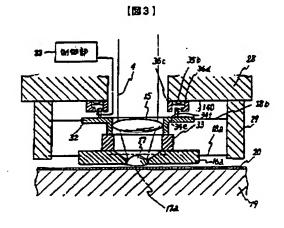
[**2**]

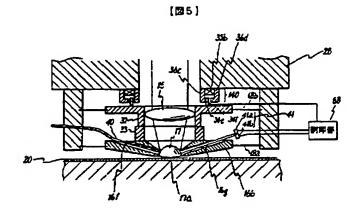


特勵平10-255319



(8)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.